

唁 电

中国科学院理化技术研究所陈创天先生治丧委员会：

惊悉中国共产党优秀党员、著名材料学家、中国科学院院士、第三世界科学院院士、中国科学院理化技术研究所研究员陈创天先生不幸逝世，不胜哀悼！

陈创天先生提出了晶体非线性光学效应的阴离子基团理论，解释了各种主要类型非线性光学晶体的结构与性能相互关系，并对探索新型非线性光学晶体起到了积极作用。他从事材料科学研究和发展，几十年来孜孜不倦、勤于探索、勇攀高峰，为推动我国材料科学事业的发展做出了重要的贡献；同时也是一位严谨治学、笃志践行、桃李芬芳的教育学家，为中国的科学事业培养了一批又一批的栋梁之才。

陈创天先生一生在材料科技领域辛勤耕耘，为我国材料科学事业的可持续发展做出了巨大的努力和突出的贡献。他的逝世，既是理化技术研究所的巨大损失，也是中国教育事业和科技事业的巨大损失。在此，谨向贵所并通过贵所向陈创天先生的亲属表示沉痛的哀悼和诚挚的慰问！并望节哀！

中国科学院半导体研究所

2018年11月1日